PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-056246

(43)Date of publication of application: 24.02.1992

(51)Int_CL.

HD1L 21/66 HO1L 21/321

(21)Application number : 02-167208

(22)Date of filing:

25.06.1990

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRON CORP

(72)Inventor: NAKAOKA HISASHI

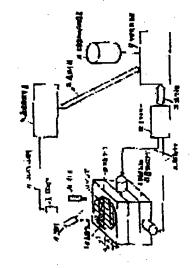
YAMAGUCHI YUKIO **WAGA SATORU**

(54) SEMICONDUCTOR MANUFACTURING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To inspect automatically the dimensions of the form of bumps and to make it possible to manufacture a bump forming element, which is stable in quality, at low cost by a method wherein the bump forming element is constituted into one provided with a mechanism for transferring and positioning a semiconductor element within the horizontal plane, an optical system for imaging the bumps, an image processing device for performing an extraction from image output and a central processing device and the

CONSTITUTION A bump forming element is provided with a mechanism (a transfer and positioning stage) 8 for transferring and positioning a semiconductor device 6 formed with bump electrodes 7 within the horizontal plane, an optical system 9 for imaging the electrodes 7. an image processing device 11 for performing an extraction from image output from the system 9 and a central processing device 12 and the element is



constituted into one having an inspecting function, which measures the dimensions of the form of the electrodes 7 and compares the measured values with setpoints. For example, a semiconductor wafer 6 is transferred in directions x, y and ? within the horizontal plane by a command from a central processing device 12 and in a state that the wafer 6 is positioned, a pad part formed with bumps 7 is imaged by a TV camera 9. An image processing device 11 is provided with functions, such as a dimensional measurement and the like, results measured by the device 11 are transmitted to the device 12 and are compared with previously set numerial values and the good or bad of the form of the bumps is decided.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

②公開特許公報(A)

平4-56246

@Int, Cl. * H OI L

规别配号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)2月24日

21/321 21/66

7013-4M J

> 7013-4M 6940-4M

H Q1 L 21/92 朱謂求 請求項の数 4 來推查審

(全3页)

₿発明の名称

半事体製造裝置

夏 平2-167206 **6049**

A

平2(1990)6月25日 頭 田田

Ջ 中 囮 伊强 骎 滋 山 明 母発 悟 明 伊姆 松下電子工業株式会社 人 政 创出 弁理士 栗野 瘗 Mt.

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社內 大阪府門其市大字門其1006番地 大阪府門其市大字門真1008番地 大阪府門頁市大字門頁1006番地

松下粒子工業株式会社內 松下電子工業株式会社內

外1名

- 1、死明の名称
 - **小部件包盘氨基**
- 2. 特許請求の範囲
 - 突起電響が形成された半導体整備を水平面内 で雑送・包度快ぬする機構と、前記突起気傷を 鎖御する先竿系と、飛記光字系からの異像出力 より検出を打なう関係処理処置と、甲央級駆祭 食とを備え、買記実品関係の形状寸法を針列 し、この計劃個と設定値との比较を行なう概率 機能を有することを特徴とする半導体製造座像。
 - ② 癸起食癌の形状寸法を計劃する無に、計劃結 果に番づいて突起電極の召補を判録することを 特徴とする請求項1記載の半導件製建設置。
 - 半導体整置上の無別マークにより検査を行な う半導体装置を追削することを特徴とする提束 項1型氧の半導体製造模量。
 - 検索結束に基づき、 半導体鉄度上に無別マー クを置すことを表徴とする新求項1記載の半年 环型业效家,

3、基礎の詳細な脳明 座兼上の利用分野

> 本義明は、中様体製造製度、詳しくは、茨起電 抵罪の自動形状を主発症に関する。

従来の狂病

近年、サーマルヘッドドライバ、根昌ディスプ レイドライバ、ゲートアレイ毎の超多ピン繁子の **組立・実表技術としてパンプ常様による工機が行** なわれている。このパンプ食紙を簡便に形成する 方法としてクイヤポンタによるボールポンディン グ注か試みられているが、この複合形成されたパ ンフの形状を検察することが不可久である。

炎米のパンプ形仗装置方法について図面を多額 して説明する。

第2回は従来の構成によるパンプ形状検索万倍 の一例を示すパターン処理図形である。第2図に おいて、1はポンティングパッド、2はパンプの 青巫としてのボール部、3はループ師、4はテー 、5は真頂餌を示すものである。各部寸法は 通常ポンティングパッド1は100mm角、ボー

羽州平1~56216 (2)

ル部2は径80μm、両さ25μm、テール部4は8μm、関頂部5は高さ45μm、径50μmを経度である。(4)関はパンプの形成されたパッド部1を斜め上方から見たものであり、(4)~(c)はパッド部に対し直上方向から見たものであり、(b)は風野に形成されたパンプ。(c)はパンプが形成されていないパッド、(d)は耳頂部径が小さいパンプをそれぞれポンプ。(a)は耳頂部径が小さいパンプをそれぞれポレている。

以上のようなパンプを被至する場合は、従来は 通常100倍から200倍程度の信仰に類素無に より拡大し、目視による検筆で具否判定を行なっ ていた。

発規が解決しようとする課題

しかしなから上記従来の強張方法では、良当性 定は検査作業者の判断により行なっており、品質 管理上問題が大きかった。特に励のようなパンプ がパッドに対しずれている場合や、他のように取 頂部径か小さい場合などは良否判定が難しく、定 量的に要値しようとすると多大な検査時間が必要

て、6は平等件ワェハ、7は半等件ワェハ6上に 形成されたパンプ、8は整迭および位置決めステ ーシ、9はTVカメラ、10は期明、11は国体 処理電、12は中央処理領電、13はコンポ ジット信号、14、15は遺伝手段、16はイン カ、17は大容量常助記は経度、18はドライ パ、19は駆動出力、20は不良マークを示すも のである。

以上のように構成されたパンプ形状検査領律について、以下その動作を証明する。

まず、中央処理解で12からの指令が通信手段 15を介してドライバ18に終られ、認動出力19 に変換されて操法・位置決めステージ8を認め、 これで操法・位置決めるが水平面内で、メーク方向に移送され、位置決めざれる。このでは、で、パンフィの形成されたパッドがが照りに、よるで、よりではなれて、コンポンット信号13に表を経過である。 で、他の登園をでした。 で、他のでは、ロンボンット信号13に表を経過で、ないので、ロンボンット信号13に表を経過である。 で、他のでは、ロンボンット信号13に表を経過で、11に半導体系子上の不良マーク20を記録 となって、コスト的に不利となる課題を有していた。 本務期は、上記従来の課題を解決するもので、 パンプの形状寸法を自動的に検要することにより 品質的に安定したパンプ形成繁子を安値に提供す ることを目的とするものである。

異選を解決するための手段

この目的を選択するために本発明の半導体製造 装置は半導体素子を水平面内で移送・位置供助す る推構と、パンプを幾律する光学系と、置像出力 より損出を行なう面像処理数量とを備えている。 作用

この様度によって多数個のパンプを選択的に検 変することができ、またパンプの粉状寸法を定量 的に把鍵することが可認となって、品質質型上大 きな効果を発揮することができる。

雪旗倒

以下不妥明の異葉例のパンプ形状検査総費の一 実施例について、脳面を参照しながら説明する。

第1回は本発明の一変施例におけるパンプ形状 被を破壊の構成を示すものである。第1回におい

毎明の効果

以上のように本発明のパンプ形状検査要単によれば、パンプ形状寸性を定量的に評価して良密を 料定することが実施可能になり、また大器な電人 化が図れるため、品質管理上にもコスト低級よも

野刚平1-56246(B)

去しい効果がある。

なお、牛等件ウェハをローディングおよびアンローディングする無限をとりつけることにより、
なお一層の省人化を図ることかでき、非常に可知
であることは百うまでもない。またサイヤポン
ディング注によらないバンブに対しても本形状状
で残まれていても、級送機構を工夫することで適用
することができる。

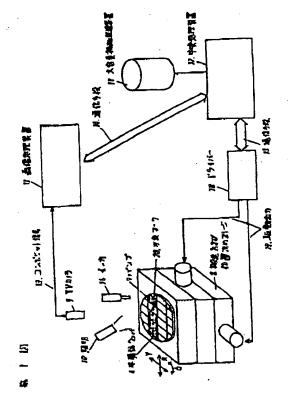
4.図面の哲学な説明

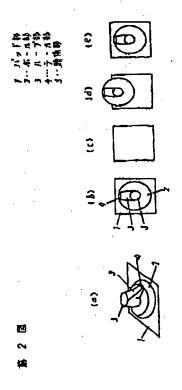
第1回は不免明の一度施例におけるパンプ形状 確要模量の構成四、第2回はパッド上に形成され たパンプを複変するパターン処理関形である。

1 ……バッド銀、2 ……ポールが、3 ……ループが、4 ……デールが、5 ……取買が、6 ……半等件ウェハ、7 ……パンプ、8 ……激送および位置ののステーシ、9 ……T V カメラ、10 ……原明、11 ……可能処理決定、12 ……平央処理を、13 ……コンポジット信号、14、15 …… 湯供手段、16 ……インカ、17 …、大容量複数

记得杂厚.

代理人の氏名 弁理士 東野重年 ほか1名





-245-